SHAPE MEASURING DEVICE AND IMAGE FORMATION APPARATUS OF SHAPE MEASUREMENT

Publication number: JP10318732
Publication date: 1998-12-04

Inventor:

TAKACHI NOBUO; OTANI HITOSHI

Applicant:

TOPCON CORP

Classification:

- international:

G01B11/24; G06T1/00; G06T7/00; G06T7/60;

G01B11/24; G06T1/00; G06T7/00; G06T7/60; (IPC1-7):

G01B11/24; G06T7/00; G06T7/60

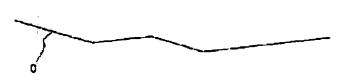
- European:

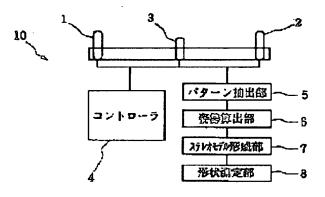
Application number: JP19970147059 19970522 Priority number(s): JP19970147059 19970522

Report a data error here

Abstract of JP10318732

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a shape measuring device which automatically performs a locating operation and a threedimensional measuring operation by a method wherein, on the basis of a first photographed image and a second photographed image, a positional relationship is computed from a difference image obtained by a feature-pattern extraction part, the first and second photographed images are formed so as to be capable of being viewed three- dimensionally on the basis of the relationship and the shape of an object is found. SOLUTION: By an instruction from a controller 4, a feature pattern is applied to an object 0, to be measured, from a feature-pattern projection part 3. An image is photographed by a left-image photographing part 1 and a right-image photographing part 2, and image data is transferred to a featurepattern extraction part 5. When the transfer of images to an image memory for featurepattern photographing and to an image memory without a feature pattern is finished. the two images are differentiated through an image-difference computing device so as to be fetched by a feature-pattern image memory. In order to perform a locating processing operation, the position of a mark image is detected by projecting a feature pattern. A coordinate value which is found is sent to a posture computing part 6 so as to be located and computed. A stereomodel is formed by a parameter which is found, and threedimensional coordinates are obtained by a shape measuring part 8.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

٤

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-318732

(43)公開日 平成10年(1998)12月4日

(51) Int.Cl.8		識別記号	FΙ		
G01B	11/24		G 0 1 B	11/24	K
G06T	7/00		G 0 6 F	15/62	415
	7/60			15/70	350B
					455B

「審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 11 頁)

		
(21)出願番号	特願平 9-147059	(71)出願人 000220343
		株式会社トプコン
(22)出顧日	平成9年(1997)5月22日	東京都板橋区蓮沼町75番1号
		(72)発明者 高地 伸夫
		東京都板橋区蓮沼町75番1号 株式会社
		プコン内
		(72)発明者 大谷 仁志
		東京都板橋区蓮沼町75番1号 株式会社
		プコン内
		(74)代理人 弁理士 田辺 徹
	•	

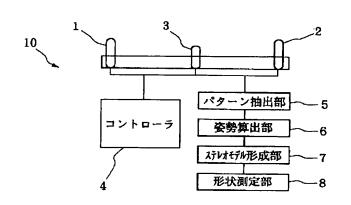
(54) 【発明の名称】 形状測定装置及び形状測定用画像形成装置

(57)【要約】

【課題】 標定から三次元計測までを自動的に効率良く 高精度で行う。

【解決手段】 基準となる特徴パターンが設けられた測定対象物を異なる方向から撮影した一対の第1撮影画像と、基準となる特徴パターンが設けられていない測定対象物を第1撮影画像の撮影方向と同じ方向から撮影した一対の第2撮影画像とに基づいて、各方向で得られた第1撮影画像と第2撮影画像との差をとり特徴パターンを抽出する特徴パターン抽出部と、特徴パターン抽出部で得られた差分画像から、一対の第1撮影画像又は第2撮影画像の位置関係を求める位置関係算出部と、前記位置関係算出部で求めた位置関係に基づき、第1撮影画像又は第2撮影画像が立体視可能なステレオモデルとなるように関係付けるステレオモデル形成部と、ステレオモデル形成部で形成されたステレオモデルに基づいて対象物の形状を求める形状測定部と、から構成される形状測定装置。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 基準となる特徴パターンが設けられた測定対象物を異なる方向から撮影した一対の第1撮影画像と、基準となる特徴パターンが設けられていない測定対象物を第1撮影画像の撮影方向と同じ方向から撮影した一対の第2撮影画像とに基づいて、各方向で得られた第1撮影画像と第2撮影画像との差をとり特徴パターンを抽出する特徴パターン抽出部と、

特徴パターン抽出部で得られた差分画像から、一対の第 1撮影画像又は第2撮影画像の位置関係を求める位置関 係算出部と、

前記位置関係算出部で求めた位置関係に基づき、第1撮 影画像又は第2撮影画像が立体視可能なステレオモデル となるように関係付けるステレオモデル形成部と、

ステレオモデル形成部で形成されたステレオモデルに基 づいて対象物の形状を求める形状測定部と、

から構成される形状測定装置。

【請求項2】 請求項1記載の形状測定装置において、前記特徴パターン抽出部は、各方向から得られた第1撮影画像と第2撮影画像との差をとった差分画像と、予め記憶されている基準特徴パターン画像とを比較して特徴パターン画像を抽出するように構成されていることを特徴とする形状測定装置。

【請求項3】 請求項1記載の形状測定装置において、前記特徴パターン抽出部は、各方向から得られた第1撮影画像と第2撮影画像との差をとった差分画像と、予め記憶されている基準特徴パターン画像との比較を、テンプレートマッチング法により行い特徴パターン画像を抽出するように構成されていることを特徴とする形状測定装置。

【請求項4】 請求項1記載の形状測定装置において、前記特徴パターン抽出部は、テンプレートマッチング法を施し粗検出を行った後に、特徴パターン付近の画像に対して所定の処理を行い精密検出を行い特徴パターン画像を抽出するように構成されていることを特徴とする形状測定装置。

【請求項5】 測定対象物に基準となる特徴パターンを 選択的に形成する特徴パターン形成部と、

基準となる特徴パターンが形成された測定対象物を異なる方向から一対の第1撮影画像として、又基準となる特徴パターンが形成されていない測定対象物を第1撮影画像の撮影方向と同様な方向から第2撮影画像として撮影する画像形成部とからなる形状測定用画像形成装置。

【請求項6】 請求項5記載の形状測定用画像形成装置 において、

前記特徴パターン形成部は、測定対象物に基準となる特 徴パターンを選択的に投影する特徴パターン投影部で構 成されていることを特徴とする形状測定用画像形成装 置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、異なるカメラ位置から三次元計測をする際の前段階の標定作業の自動化ならびに、ステレオマッチングの初期値を自動的に取得、三次元計測の自動化を行う技術に関する。

[0002]

【従来の技術】地上写真測量において、三次元計測を行う場合、図1に示す流れで計測が行われる。すなわち、対象物のステレオ撮影(a)→位置検出(b)→標定(c)→ステレオモデル形成(d)→三次元計測(e)の処理が必要である。これらの処理はコンヒ゜ュータによる演算が中心であるが、その中で、位置検出(b)及び三次元計測(e)は従来から人手を介して行われている。位置検出(b)は、撮影するカメラの位置や傾き等を求める標定の前処理である。

【0003】標定(c)でカメラ間と測定対象物の位置 関係を求めることにより、立体視可能なステレオモデル を形成することができ、三次元計測が可能となる。標定 (c)を行うための位置検出(b)の処理は、異なるカ メラに写し込まれている対応する6点以上のそれぞれの カメラ上における座標位置を求める作業である。

【0004】三次元計測(e)には、ポイント計測と面計測の2種類がある。

【0005】ポイント計測の場合、対象物上の計測点を 人手を介してマニュアルで計測しているが、自動化を画 ったり精度を向上するためには、対象物にマークを貼る 作業を行っている。

【0006】面計測の場合、画像処理によるステレオマッチングという手法を利用して自動で行う。その際に、テンプレート画像の決定や探索幅の設定等の初期設定は、人手を介して行う必要があった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】位置検出(b)の作業は、作業者が撮影された左右画像の対象物上の6点以上の計測点を選択し、各画像を観察しながら対象物上の計測点の対応付け及び座標位置検出を行うものである。ところが、これらの作業は基本的に立体視をしながら行う必要があるため熟練を要し、かつ煩雑、困難、難解であった。

【0008】特に、計測点を決めて左右画像を対応付け、詳細な位置座標を検出する作業は、個人差が生じ易く結果が各人各様で十分な精度が得難かった。また、人によっては計測不能となることも多々あった。このような不具合を回避するために、対象物にマークを貼る等の処理を行う場合もある。

【0009】しかし、対象物自体にマークを貼るといった作業が増えることはマイナスであり、更に対象物によっては容易にマークを貼ることができないものもあるため、この手法の普及を妨げている。

【0010】他方、ステレオ運台上に2台のカメラを強

म्बर्धिस

固に固定することにより、標定作業を行わずに三次元計 測をするという手法もある。

【0011】しかし、その場合には、運台上の2台のカメラの位置関係が絶対にくるってはならず、測定環境や 測定対象物が大幅に限定されてしまう。同時に、そのよ うな装置は大きく重く持ち運び困難であり、かつ高価と なるために、この手法による三次元計測法も余り普及し ていない。

【0012】また、三次元計測(e)のポイント計測において、測定対象物にマーク等を貼らない場合には、作業者が撮影された画像上を観察しながら計測点を指示して計測する必要があった。このため、測定点が多いと手間や時間がかかっていた。また、精度良く計測しようとするとどうしても個人差が生じ易く、計測不能といった事態も生じていた。

【0013】対象物にマークを貼って計測すれば上記事態を避けることができるが、その場合には、前述のようにマークを貼るための手間が新たに生じ、対象物によってはマークを貼ることが難しかったり計測不能になることもあった。

【0014】面計測の場合は、前処理としてステレオマッチングによる自動計測を行う際のテンプレート画像の決定や、最適な探索幅の決定等を人手により行う必要があった。更に、ミスマッチング点等があった場合は人手を介して修正を行う必要があり、結局自動化することが難しかった。

【0015】本発明は、このような従来技術の問題点に 鑑み、標定作業から三次元計測までを自動的に効率良く かつ高精度で行える形状測定装置及びその形状測定用の 画像形成装置を提供するものである。

[0016]

【課題を解決するための手段】本願第1発明の形状測定 装置は、基準となる特徴パターンが設けられた測定対象 物を異なる方向から撮影した一対の第1撮影画像と、基 準となる特徴パターンが設けられていない測定対象物を 第1撮影画像の撮影方向と同じ方向から撮影した一対の 第2撮影画像とに基づいて、各方向で得られた第1撮影 画像と第2撮影画像との差をとり特徴パターンを抽出す る特徴パターン抽出部と、特徴パターン抽出部で得られ た差分画像から、一対の第1撮影画像又は第2撮影画像 の位置関係を求める位置関係算出部と、前記位置関係算 出部で求めた位置関係に基づき、第1撮影画像又は第2 撮影画像が立体視可能なステレオモデルとなるように関 係付けるステレオモデル形成部と、ステレオモデル形成 部で形成されたステレオモデルに基づいて対象物の形状 を求める形状測定部と、から構成されることを特徴とし ている。

【0017】前記特徴パターン抽出部は、各方向から得られた第1撮影画像と第2撮影画像との差をとった差分画像と、予め記憶されている基準特徴パターン画像とを

比較して特徴パターン画像を抽出するように構成することができる。

【0018】前記特徴パターン抽出部は、各方向から得られた第1撮影画像と第2撮影画像との差をとった差分画像と、予め記憶されている基準特徴パターン画像との比較を、テンプレートマッチング法により行い特徴パターン画像を抽出するように構成することができる。

【0019】前記特徴パターン抽出部は、テンプレートマッチング法を施し粗検出を行った後に、特徴パターン付近の画像に対して所定の処理を行い精密検出を行い特徴パターン画像を抽出するように構成することができる。

【0020】本願第2発明の形状測定用画像形成装置は、測定対象物に基準となる特徴パターンを選択的に形成する特徴パターン形成部と、基準となる特徴パターンが形成された測定対象物を異なる方向から一対の第1撮影画像として、又基準となる特徴パターンが形成されていない測定対象物を第1撮影画像の撮影方向と同様な方向から第2撮影画像として撮影する画像形成部とから構成されることを特徴としている。

【0021】前記特徴パターン形成部は、測定対象物に 基準となる特徴パターンを選択的に投影する特徴パターン投影部で構成することができる。

[0022]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例を説明 する。

【0023】図1は本発明における計測の流れを示しており、図2は本発明の形状測定装置を概念的に示すブロック図である。

【0024】<u>a.対象物のステレオ撮影</u>

まず、コントローラ4からの指示によって特徴パターン 投影部3から測定対象物0に特徴パターンをあてる。そ して、測定対象物0の画像を左右画像撮影部1及び2に より撮影し、特徴パターン抽出部5に画像データを転送 する。

【0025】左右画像撮影部1及び2は、図3に示すように、光学系11、CCD12、CCDドライバ13、オペアンプ14、A/D変換器15等から構成される。

【0026】図5と図6は、特徴パターンの例を示している。これらの特徴パターン20は円形で構成されているが、特徴パターン投影によるマーク像の位置が求められるものであれば、円形以外のどんな形状のものでも良い。

【0027】特徴パターン投影部3は、スライドプロジェクターやレーザポインタ等、特徴パターン20を投影できるものなら何でもよい。

【0028】図4は、特徴パターン抽出部5の詳細なブロック図である。

【0029】左右画像撮影部1及び2により転送される画像データは、図3のA/D変換器15によりデジタル

データに変換され、特徴パターン抽出部5の特徴パターン投影用画像メモリ51に転送される。

【0030】次に、コントローラ4からの指示により、 特徴パターン投影を停止し、左右画像撮影部1及び2に より特徴パターンなしの画像を撮影し、特徴パターン抽 出部5の特徴パターンなし用画像メモリ52にデジタル 画像データを転送する。

【0031】特徴パターン投影用画像メモリ51と特徴パターンなし用画像メモリ52に画像転送が終わったち、コントローラ4の指示により、画像差分演算器53を通して二つの画像を差分する。そして、差分画像を、特徴パターン画像メモリ54に取り込む。

【0032】この結果、特徴パターン画像メモリ54内のデータは、測定対象物0の画像情報が消去されたもの、すなわち特徴パターン20に関する情報(マーク像のデータ)のみとなる。

【0033】<u>b. 位置検出</u>

標定処理を行うために,特徴パターン投影によるマーク 像の位置検出を行う。

【0034】特徴パターン位置検出部55により、特徴パターン画像メモリ54内の特徴パターン座標位置を検出する。

【0035】特徴パターン20は、その位置が明確にわかるものであればどんな形状のものでも良いが、ここでは図5や図6のような特徴パターン20を仮定する。また、特徴パターンは図5や図6のように6点以上あれば、何点でもかまわない。

【0036】特徴パターン画像メモリ54には特徴パターン投影によるマーク像以外の情報は含まれていないため、誤検出をなくすことができる。更に、自動で位置検出を行うことが容易になるので、常に安定した位置座標

検出を個人差なく髙精度で行うことができる。

【0037】ここでは、点の概略位置検出にテンプレートマッチング法を用い、詳細位置検出にモーメント法を用いる場合を説明する。

【0038】テンプレートマッチング法については相関法の一種である残差逐次検定法(SSDA法)を説明するが、正規化相関法等を使用しても良い。また、詳細位置検出にはモーメント法でなくLOGフィルタ法等を用いても良い。

【0039】以下、位置検出処理について説明する。

【0040】 (概略位置検出)

1. テンプレート画像を登録する。

【0041】テンプレート画像は、図5や図6の投影特徴パターン20の一つのマークと似たようなシミュレー・ション画像を作成しても良い、あるいは、実際の画像をどれか選んで用いても良い。

【0042】2. S>R(a, b)となる点を画像全体で探索する(数式1参照)。

【0043】R(a, b)が0に近いほど類似度が高い。Sは適当な値を前持って決めておく。この場合、特徴パターン以外の画像情報は消去されているため容易に決定できる。テンプレートマッチングには正規化相関法等を用いても良いが、残差逐次検定法を使用すれば、処理をさらに高速化できる。

【0044】 [残差逐次検定法(SSDA法)] SSD A法の原理図を図7に、式を数式1に示す。

【0045】残差R (a, b) が最小になる点が求める マークの位置である。

[0046]

【数1】

$$R(a,b) = \sum_{m_1=0}^{N_1-1} \sum_{n_1=0}^{N_1-1} |I_{(a,b)}(m_1,n_1) - T(m_1,n_1)|$$

 $I(m_1,n_1)$: テンプレート画像、 $I_{(a,b)}(m_1,n_1)$: 対象画像の部分画像

(a,b):テンプレート画像の左上座標 R(a,b): 残差

式の加算において、R (a, b)の値が過去の残差の最小値を越えたら加算を打ち切り、次の(a, b)に移るよう計算処理を行うことにより、処理の高速化をはかることができる。

【0047】3. R (a, b) 最小かつ隣接するマーク 位置の間隔等の条件により、投影特徴パターンのマーク 位置をマーク数分決定し、位置座標とする。

【0048】 (詳細位置決定)

1. 探索領域決定

前述の(概略位置検出)によって決まった点に対し、そこを中心とした探索領域を設定する。

【0049】2. マーク領域の決定

探索領域について、濃度値がしきい値以上の領域を一つ のマークとする(図8参照)。

【0050】しきい値は、ある適当な値を予め決めておく。画像は、マーク以外は差分処理を施しているため殆ど0となっている。

【0051】3. 重心位置算出

モーメント法を行い、重心位置座標を算出する。

【0052】 [モーメント法] 図8に示されている通り、しきい値T以上の点について(マークK)、以下の式を施す。

[0053]

【数2】

$$xg = \{\Sigma x * f (x, y)\} / \Sigma f (x, y)$$

(xg、yg):重心位置の座標、f(x、y):(x、y)座標上の濃度値 -【数3】

 $yg = \{ \sum y * f(x, y) \} / \sum f(x, y)$

(xg、yg):重心位置の座標、f(x、y): (x、y)座標上の機度値

この数式2及び数式3によって、サブピクセル位置まで 重心位置が算出可能となる。

【0055】4. 点数分だけ1~3を行う。

[0054]

・【0056】以上で、図5あるいは図6のような特徴パ ターン投影によるマーク像の位置座標を算出することが できる。

【0057】概略位置検出を行わずに、最初から詳細位 置検出を行っても良く、また、他のアルゴリズムによっ て位置検出しても構わない。

【0058】いずれにしても、画像は特徴パターン情報 のみなので、高速かつ、高精度に位置を算出することが 可能である。

【0059】<u>c. 標定</u>

次に、特徴パターン位置検出部55で求めた座標値を姿 勢算出部6に送り、標定計算を行う。

【0060】この計算により、左右それぞれのカメラの 位置等が求めるられる。

【0061】次の共面条件式により、それらのパラメー タを求める。

[0062]

【数4】

$$\begin{vmatrix} X & Y & Z & 1 \\ X_{01} & 01 & 01 \\ X_{02} & Y_{02} & Z_{02} & 1 \\ X_{1} & Y_{1} & Z_{1} & 1 \\ X_{2} & Y_{2} & Z_{2} & 1 \end{vmatrix} = 0$$

モデル座標系の原点を左側の投影中心にとり、右側の投 影中心を結ぶ線をX軸にとるようにする。縮尺は、基線 長を単位長さにとる。このとき求めるパラメータは、左 側のカメラの Z軸の回転角 κ1、Y軸の回転角 φ1、右 側のカメラの Z軸の回転角 κ 2、 Y軸の回転角 φ 2、 X 軸の回転角ω2の5つの回転角となる。この場合、左側 のカメラのX軸の回転角ω1は0なので、考慮する必要

X 、 Y 、 Z : 左画像の投影中心座標 X、X、X、Z : 左画像の像座標 X 、 Y 、 Z : 右画像の像座標

【0063】このような条件にすると、数式4の共面条 件式は数式5のようになり、この式を解けば各パラメー タが求まる。

[0064]

【数5】

$$F (\kappa_{1}, \phi_{1}, \kappa_{2}, \phi_{2}, \omega_{2}) = \begin{vmatrix} Y & Z \\ & 1 & & 1 \\ & Y & Z \\ & & Z & 2 \end{vmatrix} = Y_{1} Z_{2} - Y_{2} Z_{1} = 0$$

ここで、モデル座標系XYZとカメラ座標系xyzの間 には、次に示すような座標変換の関係式が成り立つ。

[0065]

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & 0 & \sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \phi & 0 & \cos \phi \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \kappa & -\sin \kappa & 0 \\ \sin \kappa & \cos \kappa & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ -c \end{pmatrix}$$

[0066]

【数7】

$$\begin{pmatrix} X_{2} \\ Y_{2} \\ Z_{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \omega_{2} & -\sin \omega_{2} \\ 0 & \sin \omega_{2} & \cos \omega_{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \phi_{2} & 0 & \sin \phi_{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \phi_{2} & 0 & \cos \phi_{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \kappa_{2} & -\sin \kappa_{2} & 0 \\ \sin \kappa_{2} & \cos \kappa_{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{2} \\ y_{2} \\ -c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

これらの数式を用いて、次の手順により、未知パラメータを求める。

- 1. 初期近似値は通常0とする。
- 2. 共面条件式5を近似値のまわりにテーラー展開し、 線形化したときの微分係数の値を数式6、7により求 め、観測方程式をたてる。
- 3. 最小二乗法をあてはめ、近似値に対する補正量を求める。
- 4. 近似値を補正する。
- 5. 補正された近似値を用いて、上記 2. ~ 5. までの操作を収束するまで繰り返す。

【0067】仮に、どこかのマークが対象物の形状等

で、うまく位置検出されていない場合には、収束しない場合がありうる。その場合は、1点1点削除して、上記1~5までを行い、収束したもの、あるいは、一番良いもののパラメータを使用する。

【0068】<u>d. ステレオモデル形成</u>

次に、標定により求められたパラメータにより、立体視可能なステレオモデル座標系へ画像を変換し、ステレオモデルを形成する。

【0069】モデル座標への変換式は以下のようにな ろ

[0070]

【数8】

$$X_{m} = t_{1} (X_{1} - X_{01}) + X_{01}$$

X 、Y 、Z :モデル座標 t 、t z : 媒介変数

[0071]

$$Y_{m} = 1/2 \times (t_{1} (Y_{1} - Y_{01}) + t_{2} (Y_{2} - Y_{02}) + Y_{01} + Y_{02})$$

X X X Z :モデル座標 t 、 t 2 : 媒介変数

[0072]

$$Z_{m} = t_{1} (Z_{1} - Z_{01}) + Z_{01}$$

X X X Z :モデル座標 t 、 t : 媒介変数

このようにして、三次元計測が可能な状態となる。

【0073】<u>e. 三次元計測</u>

(1) ポイント計測

図6のような6点以上の特徴パターン20を使用し、複数のマークを位置検出(b)と同様な処理をすることにより、その三次元座標を自動で高精度に求められる。

(2) 面計測

図6のような投影特徴パターン20を使用することにより、ステレオマッチングの初期値とすることが可能となる。

【0074】面計測の場合の初期値の決めかたについて 説明する。

【0075】図9と図10は説明図であり、図6のような投影特徴パターンのうちの一部について抜き出したも

のである。図9は基準とする基準画像、図10は探索を 行う捜索画像である。これら基準・捜索画像は、左右ど ちらの画像でもよい。例えば、左画像を基準画像、右画 像を捜索画像と決める。

【0076】投影特徴パターンは基準画像S'1、S' 2、S'5、S'6に対し捜索画像上ではS1、S2、 S5、S6が対応している。

【0077】対応点探索は、基準画像中の基準データブロックをテンプレート画像として、捜索画像中の捜索領域にステレオマッチングを施すことにより行う。ステレオマッチングには画像相関処理等を使用する。

【0078】 [捜索領域の決定] 投影特徴パターンをもとに、捜索領域を決定する方法について説明する。

【0079】投影特徴パターンS1~S2(水平方向)

を幅A、S1~S5(垂直方向)を幅Bとし、S1,S2、S5,S6で囲まれた部分を捜索領域R1とする。 以下同様にS2,S3、S6,S7で囲まれた部分を捜索領域R2、…と順次それぞれの投影特徴パターンで囲まれた部分を捜索領域として決定する。

【0080】実際の投影特徴パターンによるマーク像は、それぞれ図11に示されるように、対象物の形状やCCDの向きによって同一ライン上にあるとは限らない。そこで、各投影特徴パターンの4点から最大のA、Bの幅が得られるような四角形を作成し、捜索領域とする。例えば図11では、S1、S2、S5、S6でとりうる最大の幅は水平方向A1、垂直方向B1となり、これで作成した四角形の領域を捜索領域R1、同様に、S2、S3、S6、S7でとりうる最大幅A2、B2で作成される四角形を捜索領域R2とする。このようにすると、多少オーバーラップする領域ができるが、R1、R2領域の境界も確実に探索が可能となる。

【0081】これは、既に求めた捜索画像中のマーク像の位置に基づいて、捜索画像に捜索領域の範囲を決定するものである。

【0082】図12はこの捜索領域決定の変形例である。

【0083】例えば、それぞれの投影特徴パターンは、 左右画像上ですでに対応点として求められているので、 捜索領域の捜索開始位置と終了位置を投影点近隣の領域 とすると効率がよい。すなわち、図11の例だと、垂直 方向にS1からS5まで捜索幅A1づつ探索を進めてい くと、S5のライン周辺に近づくにつれ、無駄な探索領 域(明らかに対応点が存在しない領域)がでる。

【0084】そこで、図 $120S1\sim S5間$ (垂直方向)の1/20D1までは、S1と同一の水平方向の点を捜索領域の開始点とし、 $D1\sim S5間$ ではD1とS5を結んだ線上を水平方向の捜索開始点にとる。

【0085】このような処理を各投影点につき捜索領域 として設定し、捜索領域を多少オーバーラップさせなが らステレオマッチングを行えば、ある程度効率のよい探 索が可能となる。

【0086】図13、図14は、捜索領域中の捜索データブロックを設定することにより、さらに捜索領域の探索を効率化したものである。

【0087】たとえば、捜索画像中のマークS1~S2のA1の区間において、図9で示される基準画像上の基準データブロックT1、T2、T3…、それぞれに対応する捜索領域上の位置を求めるとき、それぞれの捜索データブロックを図13で示されるように、U1、U2、U3、…、と何ブロックかにわけて設定する。このようにすれば、捜索領域探索における時間を短かくし効率的に探索できる。この場合、捜索データブロックの範囲は、基準データブロックをいくつにとるかで決定できる。例えば基準画像S'1~S'2のA'間でn個基準

データブロックを設定するとすれば、A1/n、あるいはA1/(n-1) 等とすれば良い。(n-1) としたのは、多少捜索データブロックをオーバーラップさせて探索を行う場合である。

【0088】これは、既に求めた捜索画像中のマーク像の位置及び捜索領域の位置に基づいて、捜索画像に捜索領域の範囲を設定するものである。見方を変えると基準画像中のマーク像の位置及び基準データブロック位置との位置関係に基づいて、捜索画像に捜索領域の範囲を設定するものともいえる。

【0089】図13の方式の変形例が図14に示されている。これは、捜索データブロックのサイズを可変としたものである。すなわち、マークS1、S2の近隣領域は、基準データブロックに対する対応点が近くにあることがわかっているので、捜索データブロックのサイズを小さく、離れるにしたがって対応点位置が不確かとなるため大きくするものである。従って、基準データブロックがA'/2の位置で最大の捜索データブロックサイズとなる。

【0090】これら捜索データブロックのサイズは、S1~S2の捜索領域A1より決定する。

【0091】例えば、nをA'間の基準データブロック数とすれば、

・S1~S1+A1/2の区間の捜索データブロックサイズ:

 $(1+t\times i/n)\times A1/n$

・S1+A1/2~S2の区間の捜索データブロックサイズ:

 $(1+t\times (n-i)/n)\times A1/n$

但し、i はそれぞれの基準データブロックに対応する捜索データブロックの位置、すなわち $i=1\sim n$ とする。また、t は倍率の定数で所定の値に設定する。例えばS 1+A1/2 の位置でS 1 の位置(U 1)の捜索データブロックサイズの倍にしたければ2を選ぶ。

【0092】これら捜索データブロックサイズは、基準画像中のマークS'1、S'2及び基準データブロックT1,T2、…、に基づいて決定してもよい。その際は、上述のA1をA'とし、倍率A1/A'を加味した項を掛け合わせる。

【0093】このように、捜索領域及び捜索データブロックを設定することにより、対応点探索を効率よく、すなわち高速かつ信頼性を高めながら行うことが可能となる。

【0094】この方式では、捜索画像中のマーク像の位置及び捜索領域の位置との位置関係に基づいて、見方を変えれば基準画像中のマーク像の位置及び基準データブロック位置との位置関係に基づいて、捜索画像に捜索領域の範囲の大きさを設定している。

【0095】 [基準データブロックの決定] 基準となる 基準データブロックは、基準画像上のS'1、S'2、

【0096】あるいは、左右画像の比率に比例した大きさにしてもよい。例えば、水平方向はA'/A*n、垂直方向は、B'/B*mのように設定する。

【0097】n、mは計測したい対象物の大きさと画素数の関係によって適切な大きさを求めることができるが、A'、B'の値によって適宜定数としても良い。

【0098】図15は基準データブロックサイズを1種類でなく3種類として相関積をとりながら、上述の処理と同様にステレオマッチングしていく方法である。この場合も、この3種類のサイズをA', B'の情報をもとに決定できる。

【0099】図16は、本発明の基準データブロック決定における更なる変形例である。S'1及びS'2近隣の領域は、基準・捜索画像上で比較的対応が取れているために基準データブロックは小さくてよいが、離れるにしたがって、対応位置が不確かとなるため基準データブロックサイズを動的に変化させる。たとえば、T1位置、T2位置、T3位置において図14のように基準データブロックを拡大していく。そして、基準データブロック位置がA'/2地点で最大の大きさとする。A'/2からS'2に向かっては、基準データブロックサイズを逆に順次小さくしていく。

【0100】このようにすることにより、ステレオマッチングの信頼性を高めることができる。

【0101】これら基準データブロックサイズは、S' $1\sim S$ '2の水平方向の幅A'、S' $1\sim S$ '5の垂直方向の幅B'より決定する。

【0102】例えば、n, mをA'、B'間の基準データブロック数とすれば、

・S'1~S'1+A'/2の区間の基準データブロッ クサイズ:

水平方向: $(1+t\times i/n)\times A'/n$ 、

垂直方向: $(1+t\times1/m)\times B'/m$

・S'1+A'/2~S'2の区間の基準データブロッ クサイズ

水平方向: $(1+t\times(n-i)/n)\times A'/n$ 、 垂直方向: $(1+t\times(m-i)/m)\times B'/m$ 但し、i, lはそれぞれの基準データブロック位置、すなわち $i=1\sim n$ 、 $l=1\sim m$ とする。

【0103】ここで、t は倍率の定数であり、所望の値に設定する。例えばS $^{\prime}$ 1+A $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ 2 の位置でS $^{\prime}$ $^{\prime}$ 1 の位置(T 1) の基準データブロックサイズの倍にしたければ 2 を選ぶ。

【0104】このようにすれば、基準データブロックを可変にできる。

【0105】また、図15のような3種類の基準データブロックを上述の例のように可変とし、相関積をとることにより、ステレオマッチングしていけば、更に信頼性の高い対応点探索が可能となる。

【0107】以上のようにすることによって、各初期値 が自動で求められる。

【0108】次に、実際に行う計測(ステレオマッチング)の手順について説明する。

【0109】例として図6の投影特徴パターンS1~S 8の場合について、図9、11により説明する。

【0110】垂直方向は標定処理が終了し、縦視差が除去されている(位置合わせしてある)ので、基準画像、捜索画像の同一ライン上を探索するだけで良い。また捜索データブロックを設定する際は、各捜索領域において上述のように適宜設定して行う。

【0111】1. 捜索画像のS1~S2までの捜索領域R1の水平方向のラインL1の探索幅A1に対し、基準画像中のT1、T2、T3、…の基準データブロックで順次対応点探索を行う。

【0112】これら初期値は、先に述べたような方法で決定しておく。

【0113】 捜索領域R1のラインL1上のA1が終了 したら、

2. S2~S3の捜索領域R2に対し、この領域で決められた基準データブロック位置からラインL1のA2上の対応点探索を順次繰り返す。

【0114】3.次に、S3~S4の捜索領域R3のラインL1のA3を対応点探索する。捜索領域R3に対しては、この領域で決められたテンプレートサイズ、位置で順次行う。

【0115】ラインL1の対応点探索が終了したら、次のラインL2に移動して、また、捜索領域R1の探索幅A1から、対応点探索を1~3と同様に繰り返す。

【0116】これを必要なライン数分繰り返す。

【0117】以上のようにすれば、投影特徴パターンの位置から、ステレオマッチングする際の初期値、すなわち、捜索領域、捜索データブロック、および基準データブロックを自動で決定し、自動計測が可能となる。

【0118】さらに、基準・捜索画像の捜索領域と基準データブロックをA'、B'以内と限定できるため、通常のステレオマッチングよりはるかに高速な処理が可能となる。すなわち、通常は、各探索位置において1水平ライン分(図6、line)ステレオマッチングを行うのであるが、その処理時間が投影点の数により数分の1となる。

【0119】また、基準・捜索画像上の対応領域があらかじめ限定され求められているため、ミスマッチングが大幅に減少できる。すなわち、ステレオマッチングの信頼性を大幅に向上させることができる。

【0120】これに加えて、基準データブロックや捜索 領域、捜索データブロックを投影点の位置情報により適 切に決定できるので、更にステレオマッチングの信頼性 が高められる。

【0121】また、基準データブロックや捜索データブロックをその探索位置により動的に可変可能となるので、信頼性がそれ以上に高められる。

【0122】そして、これらステレオマッチングは、投 影特徴パターンのない画像上で行えるので特徴パターン による誤検出が生じない。また、特徴パターンがない画 像は画像データベースとしての価値が生じ、計測と同時 に原画像の蓄積が行える。

【0123】さらに、前述の実施例によれば、特徴パターンを投影した画像と投影しない画像を使用するために、対象物に計測用のマークを貼るという作業が必要なくなり、マークの貼れないような対象物においても計測が可能になる。

【0124】このように、特徴パターンがある画像とない画像を差分することにより、特徴パターン情報のみの画像が作成できることから、特徴パターン位置検出~標定~ステレオモデル形成~三次元計測までを、人手によらず自動で精度良く行うことが可能となる。すなわち、従来熟練を要し煩雑であった人手による標定作業と三次元計測作業をなくすことができ、すべてを自動で行って信頼性を向上することが可能となる。

【0125】さらに、カメラをステレオ運台上に強固に 固定する必要はなく、現場で2台のカメラをラフに設置 して撮影するだけで、高精度な三次元計測が可能になる ので、現場や対象物によらず簡便に計測可能であるとい う卓越した効果がある。

【0126】また、特徴パターンの点を増やすことにより、ステレオマッチングの初期値とすること、すなわち自動で探索幅、テンプレート画像の決定を行いステレオマッチングすることが可能となり、更にステレオマッチング時間の短縮と信頼性を大幅に向上させながら、対象物の表面形状を自動測定できるという卓越した効果がある。

[0127]

【発明の効果】本発明の形状測定装置によれば、基準となる特徴パターンが設けられた測定対象物を異なる方向から撮影した一対の第1撮影画像と、基準となる特徴パターンが設けられていない測定対象物を第1撮影画像の撮影方向と同じ方向から撮影した一対の第2撮影画像とに基づいて、標定作業から三次元計測までを人手を介さずに自動的に効率良くかつ高精度に行うことができる。

【0128】また、本発明の形状測定用画像形成装置によれば、基準となる特徴パターンが設けられた測定対象物を異なる方向から撮影した一対の第1撮影画像と、基準となる特徴パターンが設けられていない測定対象物を第1撮影画像の撮影方向と同じ方向から撮影した一対の第2撮影画像を形成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の形状測定装置における計測の流れを示すブロック図。

【図2】本発明の形状測定装置を概念的に示すブロック図。

【図3】形状測定装置の左右画像撮影部を示す概念図。

【図4】形状測定装置のパターン抽出部を示すブロック図。

【図5】投影パターンの一例を示す平面図

【図6】投影パターンの別の例を示す平面図

【図7】SSDA法によるテンプレートマッチングを示す説明図。

【図8】モーメント法を示す説明図。

【図9】基準画像を示す説明図。

【図10】捜索画像を示す説明図。

【図11】捜索画像を示す説明図。

【図12】捜索画像を示す説明図。

【図13】捜索画像を示す説明図。

【図14】捜索画像を示す説明図。

【図15】基準画像を示す説明図。

【図16】基準画像を示す説明図。

【符号の説明】

- 0 測定対象物
- 1, 2 左右画像撮影部
- 3 パターン投影部
- 4 コントローラ
- 5 パターン抽出部
- 6 姿勢算出部
- 7 ステレオモデル形成部
- 8 形状測定部
- 9 テンプレートマッチング画像
- 10 形状測定装置
- 11 光学系
- 12 CCD
- 13 CCDドライバ
- 14 オペアンプ
- 15 A/D変換器
- 20 投影パターン
- 51 パターン投影用画像メモリ
- 52 パターンなし用画像メモリ
- 53 画像差分演算部(器)
- 54 パターン画像メモリ
- 55 パターン位置検出部

